

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-29604 (P2003-29604A)

(43)公開日 平成15年1月31日(2003.1.31)

(51) Int.Cl.7		設別記号		FΙ					テーマコード(参考)			
G03H	1/02			G 0	3 H	1/02			2 H O 2 5			
C08F	2/44		•	C 0	8 F	2/44		С	2 K 0 0 8			
	265/06				2	65/06			4 J O 1 1			
G 0 3 F	7/004	5 0 1		_ G0	3 F	7/004		501	4 J O 2 6			
		5 1 1		•				511				
			審査請求		旅館	項の数11	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く			
(21)出願番号	<b>}</b>	特願2001-219590(P2001	-219590)	(71)	出願人			產業技術総合研究所				
(22)出顧日		平成13年7月19日(2001.	7. 19)					区霞が関1-				
				(71)	出願人	000108	993					
						ダイソ	一株式	会社				
				<b>*</b>		大阪府:	大阪市	西区江戸堀コ	丁目10番8号			
				(72)	発明者	6 谷川 3	英夫					
. •						大阪府	池田市	禄丘1丁目8	3番31号 独立行			
						政法人	産業技	術総合研究所	所 関西センター			
						内						
				(74)	代理人	100060	874					
						弁理士	岸本	瑛之助	(外3名)			
				<b>1</b> 25					最終頁に続く			
<del></del>				. 3								

(54) 【発明の名称】 ホログラム記録材料用組成物、ホログラム記録媒体およびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 本発明の目的は、メタクリル酸環状脂肪族エステルとメタクリル酸メチルとの共重合体をバインダーポリマーとして用いることで、常温、常圧で液体もしくは液体と固体の混合物である9,9-ジアリールフルオレン骨格を有するラジカル重合性化合物と可塑剤からなるホログラム記録材料組成物において、ホログラムの要求特性である良好な透明性、感度を維持しつつ耐熱性、回折効率が改良されたホログラム記録材料組成物を提供することにある。

【解決手段】 (A) メタクリル酸環状脂肪族エステルとメタクリル酸メチルとの共重合体と、(B) 9, 9-ジアリールフルオレン骨格、かつ、ラジカル重合可能な不飽和二重結合を少なくとも1つ含有する常温、常圧で液体もしくは液体と固体の混合物であるラジカル重合性化合物、(C) 可塑剤、及び(D) 光重合開始剤を含み、上記(A) メタクリル酸環状脂肪族エステルとメタクリル酸メチルとの共重合体の共重合比がモル比で5:95~95:5であることを特徴とするホログラム記録材料組成物。

Ī. '

4

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 コヒーレンス性に優れた光を干渉させる ことによって得られる干渉縞の明暗の強度分布を屈折率 の変化として記録するのに使用される体積位相型ホログ ラム記録材料用組成物において、(A) (メタ) アクリル 酸環状脂肪族エステルとメチル(メタ)アクリレートと の共重合体、(B) 9, 9-ジアリールフルオレン骨格を 有し、かつ、ラジカル重合可能な不飽和二重結合を少な くとも1つ含有する常温、常圧で液体または液体と固体 の混合物であるラジカル重合性化合物、(C) 可塑剤、お よび(D) 光重合開始剤を含み、かつラジカル重合性化合 物(B) の重合体の屈折率と、共重合体(A) の屈折率と可 塑剤(C) の屈折率の加重平均との差が0.005以上で\*

\*あることを特徴とするホログラム記録材料用組成物。 【請求項2】 共重合体(A) を構成する (メタ) アクリ ル酸環状脂肪族エステルとメチル(メタ)アクリレート との共重合組成比がモル比で5~95:95~5である 請求項1記載のホログラム記録材料組成物。

2

【請求項3】 共重合組成比がモル比で10~90:9 〇~10である請求項2記載のホログラム記録材料組成

【請求項4】 共重合体(A) を構成する (メタ) アクリ ル酸環状脂肪族エステルが下記一般式[1]で示されるメ タクリレートである請求項1~3のいずれかに記載のホ ログラム記録材料組成物。

【化1】

[式中、R1 およびR2 は、互いに同一または異なり、 水素原子、低級アルキル基を示す。!は0~6の整数、 mは2~6の整数、nはm>nである1~5の整数を示 す。アルキレン鎖 (CH<sub>2</sub>)<sub>1</sub>、(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>および (CH<sub>2</sub>) n 中の任意の水素原子は低級アルキル基で置 換されていてもよい。アルキレン鎖(CH2) m 中の異 なる炭素に結合した2つの水素が、炭素数1~8の別の アルキレン鎖の両末端で置換され、別のシクロアルカン 環を形成していてもよい。この別のシクロアルカン環中 の任意の水素はさらに低級アルキル基で置換されていて もよい。アルキレン鎖(СН2) n 中の炭素の一つが 水酸基を有してこの水酸基に(メタ)アクリル酸がエス テル結合している。]

【請求項5】 共重合体(A) を構成する(メタ)アクリ ル酸環状脂肪族エステルの環状脂肪族部分がボルニル骨 格、イソボルニル骨格またはノルボルニル骨格を有する 請求項1~4のいずれかに記載のホログラム記録材料組 成物。

【請求項6】 共重合体(A) を構成する (メタ) アクリ ル酸環状脂肪族エステルがボルニル(メタ)アクリレー ト、イソボルニル(メタ)アクリレートおよびノルボル ニル (メタ) アクリレートからなる群より選ばれる1つ または2以上の組み合わせである請求項1~5記載のホ ログラム記録材料組成物。

【請求項7】 共重合体(A) の重量平均分子量が1万~ 500万である請求項1~6のいずれかに記載のホログ ラム記録材料組成物。

【請求項8】 常温、常圧で液体であるラジカル重合性 化合物(B) が、9,9-ビス(3-エチル-4-アクリ ロキシジエトキシフェニル) フルオレンおよび/または 9.9- $\forall$ 2.4- $\forall$ 2.70

- 20※ル)フルオレンであり、常温、常圧で固体であるラジカ ル重合性化合物(B) が、9,9-ビス[4-(3-アク リロイルオキシー2ーヒドロキシ) プロポキシフェニ
- ♥ ル]フルオレン、9、9-ビス(4-メタクリロイルオ キシフェニル)フルオレン、9,9ービス(4ーアクリ ロイルオキシフェニル)フルオレン、9,9-ビス[4 - (2-メタクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フ ルオレン、9,9-ビス(4-(2-アクリロイルオキ シエトキシ)フェニル]フルオレン、9,9-ビス{4-[2-(3-アクリロイルオキシ-2-ヒドロキシープ 30 ロポキシ)ーエトキシ]フェニル}フルオレン、9,9-
- ビス[4-(3-アクリロイルオキシ-2-ヒドロキ シ) プロポキシー3ーメチルフェニル] フルオレン、か らなる群より選ばれる1つまたは2以上の組み合わせで ある請求項1~7のいずれかに記載のホログラム記録材 料組成物。

【請求項9】 請求項1~8のいずれかに記載のホログ ラム記録材料組成物からなる記録用感光膜が透明基材上 に形成され、必要に応じて感光膜が保護材で覆われてい るホログラム記録媒体。

40, 【請求項10】 透明な基材と保護材が透明な樹脂フィ ルムからなる請求項9記載のホログラム記録媒体。

【請求項11】 請求項9または10記載のホログラム 記録媒体を製造するに当たり、(A) (メタ) アクリル酸 環状脂肪族エステルとメチル (メタ) アクリレートとの 共重合体、(B) ラジカル重合性化合物、(C) 可塑剤およ び(D) 光重合開始剤を溶剤に溶解もしくは懸濁させ、得 られた溶液もしくは懸濁液を基板上に塗布し、その後、 溶剤を揮散させることにより記録層を形成するホログラ ム記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

3

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なホログラム 記録材料組成物、特にホログラムに要求される基本特性 である高透明性、高感度を維持しつつ、耐熱性、回折効 率に優れた記録媒体を作製し得るホログラム記録材料組 成物に関し、さらにこれから得られたホログラム記録媒 体およびその製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】ホログラムはレーザーの可干渉性光の干渉パターンを感光材料等に記録したものであり、多機能 10を持つことから光学素子、立体画像ディスプレイ、干渉計測、画像・情報処理等多岐に亘って利用されている。【0003】従来の代表的なホログラム記録材料組成物としては、重クロム酸ゼラチン感光材料や、漂白処理した銀塩感光材料が知られている(例えば「ディスプレーホログラフィーハンドブック」、第66-67頁、暁印書館(1985)、「光工学ハンドブック」、第351-353頁、朝倉書店(1986))。

【0004】しかし、重クロム酸ゼラチンは高い回析効率を持ち、また漂白処理した銀塩感光材料は高い感度を持つものの、これらはいずれもホログラム作製時の処理が複雑で、特に湿式現像処理が要求されるという欠点があった。

【0005】かかる欠点を克服する感光材料として、光重合性モノマーを含むホログラム記録材料組成物が提案されている。これは、干渉パターンの光量の多い部分で光重合性モノマーを光重合することによってその部分の屈折率変調を起こしてホログラムを記録するものである。例えば、光重合性モノマーとしてのシクロヘキシルメタクリレート、Nービニルカルバゾールおよび光重合 30開始剤を主成分として含む光重合型記録材料、または、光重合性モノマーとしてのブチルメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレートと、重合に関与しない不活性成分としての1-フェニルナフタレンおよび光開始剤を主成分とした光重合型記録材料が挙げられる(アプライド・オプティック(Appl. Opt.)、15巻、534頁(1976)や米国特許第3、993、485号等)。

【0006】しかし、これらの材料は液状であるために、ホログラム記録中に2枚の表面材間で組成物の流動が起こり、良好な記録の妨げとなっていた。また、ホログラム記録後においても、光量の少ない部分は未反応モノマーとして残り、改めて全面露光の処理を行うことで記録を安定化させる必要があった。

【0007】また、上記従来技術の問題点を解決するために、組成物の流動を抑えるために光反応に関与しないポリマーをバインダーとして用い、これを常温で液体である光重合性モノマーと組み合わせて使用することが提案されている(米国特許第3,658,526号)。これらの組成物はホログラム記録前後において加熱等の処50

理を必要とせず、単純な乾式処理だけでホログラムを作成することができる。しかしながら、この技術は、ホログラムの本質的な性能を表す回折効率という点においては、前述の重クロム酸ゼラチンや銀塩感光材料には及ば ないものであった。

【0008】上記従来技術の改良として、バインダーボリマーと、高屈折率の液体の光重合性モノマーと、可塑剤と、光重合開始剤とから主として構成され、屈折率変調を向上させるために、光重合性モノマーに塩素、臭素の高屈折率に寄与する原子を含ませてなる組成物が提案されている(米国特許第4,942,102号、同第4,942,112号等)。この組成物では、可塑剤に対する相溶性が悪い場合が多く、組成物の溶解性不良お対する相溶性が悪い場合が多く、組成物の溶解性不良および白濁等が起こる問題があった。また、記録されたホログラムは回折効率が不十分なものであったため、記録後に改めて加熱処理等を施し回折効率を増幅させる必要であり、依然後処理が煩雑なものであった。

【0009】上記従来技術の改良として、高分子バイン。 ダーと、9、9ージアリールフルオレン骨格を有する常 温で液体のラジカル重合性化合物と、可塑性と、光重合 開始剤とを含む組成物が提案されている(特開平6-3 ◆ 01322号公報)。該ラジカル重合性化合物は、屈折 アリールフルオレン骨格を導入しているため、バインダ ーポリマー等の成分と相溶性が良いと述べられている。 【0010】ラジカル重合性化合物として9、9-ジア リールフルオレン骨格を有するものを用いた場合、バイ ンダーポリマーとしては種々の熱可塑性樹脂を用いるこ とができる。例えばバインダーポリマーとしてポリ酢酸 ビニルを用いると高透明、高感度、高回折効率のホログ ラムが得られる。しかしながらポリ酢酸ビニルは室温よ りも低いガラス転移温度を有し、高温環境下では軟化 し、ホログラム露光により形成された干渉縞が形状を保 持できずに記録された像が消失するという問題がある。 【0011】バインダーポリマーとしてポリメチルメタ クリレートを用いると、ポリ酢酸ビニルよりも高透明、 高感度、高回折効率のホログラムが得られる(特開平6 -12009号公報)。また、ポリメチルメタクリレー トは比較的高いガラス転移温度(105℃)を有し、ポ

・ トは比較的高いガラス転移温度(1050)を有し、 400 リ酢酸ビニルを用いたホログラムよりも耐熱性に優れる。

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】ボログラムはその優れた性能から、近年、電子部品等にも適用されるようになり、使用環境がより高温になり、より耐熱性に優れたホログラムが要求されるようになってきている。しかし、ボリメチルメタクリレートのガラス転移温度は105℃であり、ボリメチルメタクリレートの外に可塑剤等を含むホログラム記録材料組成物のガラス転移温度はさらに低下し、耐熱性は不十分である。ガラス転移温度の高い

6

ポリマーをバインダーポリマーとして用いると、該ポリマーと他の配合物との相溶性の低下によりポリメチルメタクリレートを用いた場合のような高透明性は得られない。

5

【0013】本発明は、上述の実状に鑑み、ホログラムに要求される基本特性である高透明性、高感度を維持しつつ、耐熱性、回折効率に優れた記録媒体を作製し得るホログラム記録材料組成物を提供することを課題とする。

## [0014]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決すべく研究を重ねた結果、下記の新規なホログラム記録材料組成物を見出し、本発明を完成するに至った。

【0015】すなわち、本発明は、コヒーレンス性に優れた光を干渉させることによって得られる干渉縞の明暗の強度分布を屈折率の変化として記録するのに使用される体積位相型ホログラム記録材料用組成物において、

(A) (メタ)アクリル酸環状脂肪族エステルとメチル \*

\* (メタ) アクリレートとの共重合体、(B) 9,9-ジアリールフルオレン骨格を有し、かつ、ラジカル重合可能な不飽和二重結合を少なくとも1つ含有する常温、常圧で液体または液体と固体の混合物であるラジカル重合性化合物、(C) 可塑剤、および(D) 光重合開始剤を含み、かつラジカル重合性化合物(B) の重合体の屈折率と、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均との差が0.005以上であることを特徴とするホログラム記録材料用組成物を提供するものである。

10 【0016】本発明で用いられる共重合体(A) を構成する(メタ)アクリル酸環状脂肪族エステルとメチル(メタ)アクリレートとの共重合組成比は、モル比で好ましくは5~95:95~5、より好ましくは10~90:90~10である。

[0018]

【化2】

(4·)

【0019】 [式中、R¹およびR²は、互いに同一または異なり、水素原子、低級アルキル基を示す。1は0~6の整数、mは2~6の整数、nはm>nである1~5の整数を示す。アルキレン鎖(CH2)π中の任意の水素原子は低級 30アルキル基で置換されていてもよい。アルキレン鎖(CH2)m中の異なる炭素に結合した2つの水素が、炭素数1~8の別のアルキレン鎖の両末端で置換され、別のシクロアルカン環を形成していてもよい。この別のシクロアルカン環中の任意の水素はさらに低級アルキル基で置換されていてもよい。アルキレン鎖(CH2)π中の炭素の一つが水酸基を有してこの水酸基に(メタ)アクリル酸がエステル結合している。]

【0020】共重合体(A) を構成する(メタ)アクリル酸環状脂肪族エステルの環状脂肪族部分は、ボルニル骨格、イソノルボルニル骨格、ノルボルニル骨格を有するものであってよい。

【0021】共重合体(A) を構成する(メタ)アクリル 酸環状脂肪族エステルの例としてはボルニル(メタ)ア クリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、ノル ボルニル(メタ)アクリレートが挙げられる。

【0022】(メタ)アクリル酸環状脂肪族エステルは 一種であってもよいし、二種以上であってもよい。後者 の場合は共重合体(A) は二種以上の(メタ)アクリル酸 ♥ 環状脂肪族エステルとメチル(メタ)アクリレートとの※50<sup>15</sup>

※三元以上の共重合である。

【0023】共重合体(A) の重量平均分子量は、良好な加工性を得るためには、好ましくは1万~500万である

- 30 【0024】良好な耐熱性を持つホログラムを得るため には、共重合体(A)のガラス転移温度は130℃以上で ◆ あることが好ましい。
- ・~【0025】共重合体(A)は、その1種を用いてもよい し、2種以上の組合わせを用いてもよい。

【0026】本発明で用いられるラジカル重合性化合物(B)は、9、9ージアリールフルオレン骨格を有し、かつ、ラジカル重合可能な不飽和二重結合を少なくとも1つ含有する常温、常圧で液体または液体と固体の混合物である。ここで、固体とは示差熱分析において固体から

40 液体への相転移に基づく吸熱ピークが室温以上にあるも

【0027】ラジカル重合性化合物(B) は下記一般式[I]で示されるものであってよい。

[0028]

【化3】

$$R^3$$
— $M^1$ 
 $X^1$ 
 $X^2$ — $R^4$ 
[II]

【0030】R<sup>3</sup> およびR<sup>4</sup> のうち、(メタ) アクリロイル基または(メタ) アクリロイルオキシ基を有しない有機基は、炭素数 1~3の低級アルキル基であってよい。

【0031】 $M^1$  および $M^2$  の- (OR)  $_n$  - において、低級アルキレン基Rの炭素数は好ましくは $1\sim3$ 、より好ましくは $1\sim2$ である。ORとしては、オキシメチレン、オキシエチレン、オキシプロピレン、オキシブチレン等が例示され、- (OR)  $_n$  - としては、ジオキシメチレン、ジオキシエチレン等が例示される。低級アルキレン基Rが水酸基を有している場合、水酸基は同アルキレン基のどの位置にあってもよいが、水酸基を有するアルキレンは例えば(2- ヒドロキシ)プロピレンである。

【0032】有機基X<sup>1</sup> およびX<sup>2</sup> は、メチル、エチル、プロピル等の炭素数1~5のアルキル基であってよい。

【0033】以下、常温、常圧で液体であるラジカル重合性化合物(B)を例示する;9,9ービス(3ーエチルー4ーアクリロキシジエトキシフェニル)フルオレン、9,9ービス(4ーアクリロイルオキシエトキシフェニル)フルオレン。

【0034】常温、常圧で液体であるラジカル重合性化合物(B) は、上記例示物の2量体または3量体程度のオリゴマーであってもよい。常温、常圧で液体であるラジカル重合性化合物(B) は上記例示物を単独で用いても2以上を組み合わせで用いてもよい。

【0035】以下、常温、常圧で固体であるラジカル重合性化合物(B)を例示する;9,9ービス(4ー(メタ)アクリロイルオキシフェニル)フルオレン、9,9ービス(4ー(メタ)アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン、9,9ービス[4ー(メタ)アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン、9,9ービス[4ー(メタ)アクリロイルオキシー3ーメチルフェニル]フルオレン、9,9ービス[4ー(メタ)アクリロイルオキシー3ーメチルフェニル]フルオレン、9,9ービス[4ー(メタ)アクリロイルオキシー3ー

ク)アクリロイルオキシメトキシー3ーメチルフェニール]フルオレン、9、9ービス[4ー(2ー(メタ)アクリロイルオキシエトキシ)ー3ーメチルフェニル]フルオレン、9、9ービス(4ー(メタ)アクリロイルオキシー3ーエチルフェニル)フルオレン、9、9ービス(4ー(メタ)アクリロイルオキシメトキシー3ーエチルフェニル)フルオレン、9、9ービス[4ー(2ー(メタ)アクリロイルオキシエトキシ)ー3ーエチルフェニル]フルオレン、9、9ービス[4ー(2ー(メタ)アクリロイルオキシエトキシ)ー3ーエチルフェニル]フルオレン、9、9ービス[4ー(2ー(メタ)

□ ェニル)フルオレン、9,9ービス[4-(2-(メタ)]
 10 アクリロイルオキシプロポキシ) -3-エチルフェニル)フルオレン、9,9ービス[4-(3-(メタ))アクリロイルオキシー2ーとドロキシ)プロポキシフェニル)フルオレン、9,9ービス[4-(3-(メタ))アクリロイルオキシー2ーとドロキシ)プロポキシー3ーメチルフェニル]フルオレン、9,9ービス[4-[2-(3-アクリロイルオキシー2-とドロキシープロポキシ)-エトキシ]フェニル)フルオレン。

<sup>©</sup> 【0036】ラジカル重合性化合物(B) は上記例示物の <sup>©</sup> 2量体または3量体程度のオリゴマーであってもよい。

20 【0037】ラジカル重合性化合物(B) は上記例示物を単独で用いても2以上の組合わせで用いてもよい。【0038】良好な成膜性および回折効率等の光学特性を得るためには、有機基R3およびR4は共にアクリロイル基およびアクリロイルオキシ基であり、かつ、M1およびM2の-(OR)n-においてnは0~2の整数であり、低級アルキレン基Rの炭素数は1~2であり、

。。かつ、X<sup>1</sup> およびX<sup>2</sup> は水素原子であることが好ましい。

【0039】上記の条件を満たす化合物のうち、好ましい化合物としては下記のものが例示される:9,9ービス[4-(3-アクリロイルオキシ-2-ヒドロキシ)プロポキシフェニル]フルオレン(新日鉄化学社製、「9,9ービス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレンのグリシジルエーテルのアクリル酸付加物、ASF40

- (2) 、9、9・ビス(4ーメタクリロイルオキシフェールンルオレン(新日鉄化学社製、「ビスフェノールフルオレンジメタクリレート」)、9、9ービス(4ーアクリロイルオキシフェニル)フルオレン、9、9ービス[4ー(2ーアクリロイルオキシエトキシ)フェニル]
   40 フルオレン(大阪ガス社製、「ビスフェノキシエタノー
- 40 フルオレン (大阪ガス社製、「ヒスフェノキシエタノー ルフルオレンジアクリレート、BPEF-A」)、9, 9ービス[4-(2-メタクリロイルオキシエトキシ)
- フェニル]フルオレン(大阪ガス社製、「ビスフェノキ・シエタノールフルオレンジメタアクリレート、BPEFーMA」)、9、9ービス[4ー[2ー(3ーアクリロイルオキシー2ーヒドロキシープロポキシ)ーエトキシ]フェニル]フルオレン(大阪ガス社製、「ビスフェノキシエタノールフルオレンジエポキシアクリレート、BPEFーGA」)、9、9ービス[4ー(3ーアクリロイ
- 50 ルオキシー2ーヒドロキシ)プロポキシー3ーメチルフ

ェニル]フルオレン(大阪ガス社製、「ビスクレゾールフルオレンジエポキシアクリレート、BCF-GA」)。

【0040】さらに好ましい化合物としては、下記のものが例示される;9,9ービス[4ー(3ーアクリロイルオキシー2ーヒドロキシ)プロポキシフェニル]フルオレン、9,9ービス(4ーメタクリロイルオキシフェニル)フルオレン、9,9ービス[4ー(2ーアクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン、9,9ービス[4ー(2ーメタクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン。9,9ービス[4ー(2ーメタクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン。

【0041】上記ラジカル重合性化合物(B) において、常温、常圧で液体であるものと固体であるものの比は、重量比で好ましくは10~100:90~0である。

【0042】本発明で用いられる可塑剤(C) は、共重合体(A) およびラジカル重合性化合物(B) と非反応性の化合物である。可塑剤(C) としては、ジメチルフタレート、ジエチルフタレート、ジエチルフタレート、ジオクチルフタレートに代表されるフタル酸エステル類;ジメチルアジペート、ジブチルセバケート、ジエチルセバケート、ジブチルセバケート、ジエチルサクシネートに代表される脂肪族二塩基酸エステル類;トリメチルホスフェート、トリエチルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェートに代表される正リン酸エステル類;グリセリルトリアセテート、2-エチルヘキシルアセテートに代表される酢酸エステル類;トリフェニルホスファイト、ジブチルハイドロジエンホスファイトに代表される亜リン酸エステル類等の不活性化合物が例示される。

【0043】また、以下一般式[III]で示されるアルキレングリコールアルキルエーテルも使用できる。

【0044】一般式

【化4】

# $R^{11} \leftarrow C H^2 C H^2 O \rightarrow_{\overline{n}} R^{12}$ [III]

【0045】[式中、R11およびR12は、互いに同一もしくは異なり、炭素数1~5のアルキル基、水酸基またはアセチル基を意味し、nは1~5の整数を意味する。] アルキレングリコールアルキルエーテル代表的なものとしては、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジアロピルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノアロピルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジアロピルエーテル、ジエチレングリコールジアロピルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリ

10

\* コールモノプロピルエーテル、トリエチレングリコール ジメチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエ ーテル、トリエチレングリコールジプロピルエーテル、 トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチ レングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリ コールモノプロピルエーテル、酢酸セロソルブ、エチレ ングリコールジアセチルエーテル、エチレングリコール モノアセチルエーテル、ジエチレングリコールジアセチ ・\*ルエーテル、ジエチレングリコールモノアセチルエーテ 10 ル、トリエチレングリコールジアセチルエーテル、トリ

エチレングリコールモノアセチルエーテルが例示される。 【0046】また、重量平均分子量が10000以下であるボリエチレングリコールもしくはシリコーンオイル

を用いることもできる。

【0047】可塑剤(C) としては、その屈折率が共重合

↑ 体(A) の屈折率より極力小さいものを選択するのが好ま

【0048】可塑剤(C) は上記例示物を単独で用いても20 2以上の組合わせて用いてもよい。本発明によるホログラム記録材料組成物は、共重合体(A) とラジカル重合性化合物(B) と可塑剤(C) の重量百分率比が(A):(B):(C)=10~80:10~80であるとき、透明性、回折効率に優れたものとなる。該重量百分率比は、好ましくは(A):(B):(C)=20~70:1。0~60:20~70、より好ましくは(A):(B):(C)=30~60:15~45:25~55である。【0049】本発明によるホログラム記録材料組成物では、ラジカル重合性化合物(B) の重合体の屈折率と、共30 重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均との差が0.005以上になるように、これら成分が選択される。

\*\* ては、He-Ne(波長633nm)、Ar(波長51 5,488nm)、YAG(波長532nm)、He-Cd(波長442nm)等のレーザー光を吸収してラジカルを発生するものが好適である。このような光重合開始剤としては、例えば、カルボニル化合物、アミン化合物、アリールアミノ酢酸化合物、有機錫化合物、アルキ40 ルアリールホウ素塩、オニウム塩類、鉄アレーン錯体、トリハロゲノメチル置換トリアジン化合物、有機過酸化物、ビスイミダゾール誘導体、チタノセン化合物およびよこれらの開始剤と光増感色素の組み合わせ等が好ましく

【0050】本発明で用いられる光重合開始剤(D) とし

【0051】上記カルボニル化合物としては、例えばベンジル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾフェノン、ジエトキシアセトフェノン等が例示できる。

【0052】アミン化合物としてはトリエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、2-ジメチルアミノ50 安息香酸等が例示できる。

使用される。

ું હૈ

1 1

【0053】アリールアミノ酢酸化合物としてN-フェ ニルグリシンが例示できる。

【0054】有機錫化合物としてはトリブチルベンジル 錫が例示できる。

【0055】アルキルアリールホウ素塩としてはテトラ ブチルアンモニウム・トリフェニルブチルボレート、ト リフェニルーnーブチルボレートが例示できる。

【0056】オニウム塩類としてジフェニルウヨードニ ウム塩が例示できる。

【0057】鉄アレーン錯体としてヵ5 ーシクロペンタ ジエニルーカ6 ークメニルーアイアン (1+) ーヘキサ フルオロフォスフェイト (1-) が例示できる。

【0058】トリハロゲノメチル置換トリアジン化合物 としてトリス(トリクロロメチル)トリアジンが例示で きる。

【0059】有機過酸化物として3,31,4,41-テトラ (tert-ブチルパーオキシカルボニル) ベンゾフ ェノンが例示できる。

【0060】ビスイミダゾール誘導体として2、2′-ビス (o-クロロフェニル) -4, 4', 5, 5'-テ トラフェニルー1, 1'ービイミダゾール、ビス(2, 4,5-トリフェニル)イミダゾリルが例示できる。

【0061】 チタノセン化合物としてビス( $n^5-2$ ) 4-シクロペンタジエン-1-イル)ービス(2,6-ジフルオロー3-(1H-ピロール-1-イル)-フェ ニル) チタニウムが例示できる。

【0062】これらは単独で用いても2以上の組み合わ せで用いてもよい。

【0063】光増感色素としては、ミヒラケトン、アク リジンイエロー、メロシアニン、メチレンブルー、カン 30 ファーキノン、エオシン、脱カルボキシル化ローズベン ガル等が好適に使用される。光増感色素は、可視領域の 光に吸収を示すものであればよく、上記以外に、例え ば、シアニン誘導体、メロシアニン誘導体、フタロシア ニン誘導体、キサンテン誘導体、チオキサンテン誘導 体、アクリジン誘導体、ポルフィリン誘導体、クマリン 誘導体、ベーススチリル誘導体、ケトクマリン誘導体、 キノロン誘導体、スチルベン誘導体、オキサジン誘導 体、チアジン系色素等も使用可能であり、更には「色素 ハンドブック」(大河原信他編、講談社、1986 年)、「機能性色素の化学」(大河原信他編、シーエム シー、1983年)、「特殊機能材料」(池森忠三郎他 編、シーエムシー、1986年)に記載される光増感色 素も用いることができる。これらは単独で用いても2以 上の組み合わせで用いてもよい。

【0064】クマリン誘導体として下記のものを例示で きる:3-(2-ベンゾチアゾリル)-7-ジエチルア ミノ) クマリン、3-(2-ベンゾチアゾリル)-7-ジブチルアミノ) クマリン、3-(2-ベンゾチアゾリ ル) - 7 - ジオクチルアミノ) クマリン、3 - (2 - ベ 50 クス」、日本アエロジル社製の「アエロジル」、トクヤ

12

ンジミダゾリル)-7-ジエチルアミノ)クマリン。 【0065】ケトクマリン誘導体としては下記のものを

例示できる;3,3'-カルボニルビス(7-ジエチル アミノクマリン)、3、3'-カルボニルビス-7-ジ エチルアミノクマリン-7'-ビス(ブトキシエチル) アミノクマリン、3,3'-カルボニルビス(7-ジブ チルアミノクマリン)。

【0066】ベーススチリル誘導体としては下記のもの を例示できる; 2-[p-(ジメチルアミノ)スチリル] ベンゾチアゾール、2-(p-(ジメチルアミノ)スチ 【 。 リル]ナフト[1, 2 – d]チアゾール、2 – [ (m – ヒド ロキシーp-メトキシ) スチリル]ベンゾチアゾール。 【0067】メロシアニン誘導体としては下記のものを 例示できる; 3-エチル-5-[(3-エチル-2(3 H) -ベンゾチアゾリリデン) エチリデン] - 2 - チオ キソー4ーオキサゾリジノン5ー[(1,3ージヒドロ -1, 3, 3-hy

リデン) エチリデン]-3-エチル-2-チオキソ-4

-オキサゾリジノン。 20 【0068】有機過酸化物-光増感色素の組み合わせの 具体例としては、3,3<sup>'</sup>,4,4<sup>'</sup>ーテトラ(tert-ブチルパーオキシカルボニル) ベンゾフェノンと、日本 感光色素研究所社製の光増感色素であるNKX653、 NKX3883, NKX1880, NKX1595, N KX1695, NK4256, NK1886, NK14 73, NK1474, NK4795, NK4276, N K4278, NK91, NK1046, NK1237, ※NK1420、NK1538、NK3590等との組み

合わせが好ましい。

【0069】カルボニル化合物-光増感色素の組み合わ せの具体例としては、ベンジルーミヒラケトン、ベンジ ルーアクリジンイエロー等が挙げられる。また、アミン 化合物と組み合わせる光増感色素としては、脱カルボキ シル化ローズベンガルが好ましい。ボレート化合物と組 み合わせる光増感色素としては、シアニン類、イソシア ♥ ニン類、プソイドシアニン類等のシアニン系色素が好ま · \*.LW.

【0070】本発明組成物における光重合開始剤(D)の 添加量は、カルボニル化合物を使用する場合は、共重合 40 体(A) 、ラジカル重合性化合物(B) および可塑剤(C) の 合計100重量部に対して、通常0.1~15重量%、 好ましくは0.3~10重量%程度である。

【0071】本発明によるホログラム記録材料組成物 は、必要に応じて、増粘剤、熱重合禁止剤、連鎖移動剤 ※等の添加剤や、溶剤等を含むことができる。

【0072】増粘剤としては無機微粒子、例えばシリカ ゲルの微粒子としてダイソー社製の「ダイソーゲルSP シリーズ」、富士シリシア化学社製の「サイリシア」や 「フジシリカゲル」、シオノギ製薬社製の「カープレッ

マ社製の「レオロシール」、「トクシール」、「ファイ ンシール」等が使用できる。または有機微粒子、例えば 特開平10-72510、特開平10-310684各 公報に記載の方法で作製され得るジアリルフタレート系 ポリマー、若しくは「新材料シリーズ『超微粒子ポリマ ーの最先端技術』」(シーエムシー、室井宗一監修、1 991年) に記載のある花王社製「PB, 200シリー ズ」、鐘紡社製「ベルパールシリーズ」、積水化成品社 製「テクポリマーシリーズ」、積水ファインケミカル社 製「ミクロパールシリーズ」、綜研化学社製「MRシリ ーズ」「MPシリーズ」等が使用できる。これら微粒子 の粒径はホログラムの膜厚よりも小さければよく、通常 はO. 1~20 μ mの範囲が好ましい。可塑剤の添加量 は、共重合体(A) 、ラジカル重合性化合物(B) および可 塑剤(C) の合計100重量部に対して好ましくは0.5 ~30重量部程度である。

【0073】溶剤は、粘度調整、相溶性調節の外、製膜 性等を向上させるために有効であり、例えば、アセト ン、キシレン、トルエン、メチルエチルケトン、テトラ ヒドロフラン、ベンゼン、塩化メチレン、ジクロロメタ ン、クロロホルム、メタノール、等がよく用いられる。 溶剤の使用量は、共重合体(A) 、ラジカル重合性化合物 (B) および可塑剤(C) の合計100重量部に対して0. 5~1000重量部程度である。

【0074】熱重合禁止剤の例としては、生成したラジ カルを消去する働きのある、例えば、ハイドロキノン、 pーメトキシフェノール、tert-ブチルカテコール、ナ フチルアミン、ジフェニルピクリルヒドラジン、ジフェ ニルアミン等が挙げられる。

【0075】連鎖移動剤の例としては、α-メチルスチ レンダイマー、2-メルカプトベンズオキサゾール、2 ーメルカプトベンゾチアゾール、tertーブチルアルコー ル、n-ブタノール、イソブタノール、イソプロピルベ ンゼン、エチルベンゼン、クロロホルム、メチルエチル ケトン、プロピレン、塩化ビニル等が挙げられる。

【0076】ホログラム記録材料組成物を調製するに は、例えば共重合体(A) 、ラジカル重合性化合物(B) 、 可塑剤(C) および光重合開始剤(D) あるいは上記任意添 加成分を、ガラスビーカー等の耐有機溶剤性容器に入れ て、全体を撹拌する。この場合、固体成分の溶解を促進 するために、組成物の変性が生じない範囲で、これを例 えば40~90℃程度に加熱してもよい。

【〇〇77】本発明によるホログラム記録材料組成物を 用いてホログラム記録媒体を作製するには、同記録材料 組成物を基板の片面に塗布し、生じた塗膜すなわち記録 層(記録用感光膜)と基板とからなる2層構造の記録媒 体を得る。また、必要に応じて、基板上の記録層の上に フィルム状、シート状ないしは板状の保護材を被せて3 層構造体を得る。組成物の調製工程で溶媒を用いること が好ましい。この場合、共重合体(A) 、ラジカル重合性 14

◆ 化合物(B) 、可塑剤(C) および光重合開始剤(D) を溶剤 こに溶解もしくは懸濁させ、得られた溶液もしくは懸濁液 を基板上に塗布し、その後、溶剤を揮散させ記録層を形 成する。記録層に保護材を被せる場合は、保護材被覆の 前に溶媒を風乾や減圧蒸発等によって除去しておくのが よい。基板は光学的に透明な材料、例えばガラス板やポ リエチレンテレフタレート板、ポリカーボネート板、ポ リメチルメタクリレート板のようなプラスチック板もし くはフィルム等からなる。基板の厚みは好ましくは0.

10° 02~10mmである。基板は平面である必要はなく屈 曲や湾曲あるいは表面に凹凸構造のあるものでもよい。 保護材も基板と同じく光学的に透明な材料からなる。保 護材の厚みは好ましくは0.02~10mmである。塗 布方法はグラビア塗布、ロールコーティング塗布、バー コート塗布、スピンコート塗布等である。溶媒除去後の 記録層の厚みは、好ましくは1~100μmになるよう に塗布することが好ましい。

【0078】ホログラム記録媒体にホログラムを記録す るには、通常の記録方法が採用できる。すなわち、レー

- 20 ザー光をビームスプリッター等で2つの光線に分光し、 ミラー等の使用により両者を再度合わせることで干渉縞 を得る。あるいは1つのレーザー光をミラーにより反射 させることにより干渉縞を得る。この干渉縞を捉えるこ とのできる位置に記録媒体を設置する。この状態で、通 常、数秒から数分間レーザー光照射を行うと、ホログラ ムとなる干渉縞が記録媒体上に記録される。用いるレー ザー光の光量は、光強度と照射時間との積で表して、好
- ましくは1~10,000mJ/cm2程度である。光 量がこの範囲よりも少ないと記録が困難であり、またこ の範囲を超えるとホログラムの回折効率が低下する傾向
- にあるので、いずれの場合も好ましくない。

【0079】ホログラム形成後においては、現像、定着 等の後処理は必須ではないが、形成された像の安定化を 図るために全面光照射や加熱処理を行って、残存してい る未反応モノマーを後重合させてもよい。

[0080]

【作用】本発明の記録材料組成物では、露光前は共重合 体(A) 、ラジカル重合性化合物(B) 、可塑剤(C) および 光重合開始剤(D) が相溶しているが、レーザー光照射と

40 ともにラジカル重合性化合物(B) が優先的に光重合して 高分子化し、ついにはホログラム記録層となる。

【0081】すなわち、本発明による記録材料組成物を 基板上に塗布してなる2層構造体、あるいはこの記録層 の上に保護材を被せてなる3層構造体に干渉パターンを 露光すると、まず、光量の多い部分で光重合反応性に富 むラジカル重合性化合物(B)が光重合を開始し、その部 分が体積収縮を来たす。これによって生じた凹みへ光量 の少ない部分から未重合物が流れ込むと共に、共重合体 (A) はラジカル重合性化合物(B) から相分離し、光量の 少ない部分へ排除される。光量の多い部分へと拡散移動 したラジカル重合性化合物(B) は、その光重合がさらに 進む。これらの結果、光量の多い部分には屈折率の高 い、ラジカル重合性化合物(B) の重合物が集積し、逆に 光量の少ない部分には屈折率の低い共重合体(A) が集積 した構造を形成する。

【0082】ここで、可塑剤(C) は系の粘度および相溶性を調整するための成分であり、共重合体(A) とラジカル重合性化合物(B) の分離を促進させるための成分として機能する。これは露光初期では系中に均一に存在するが、最終的には光量の少ない部分、即ち共重合体(A) 側へと排除される。こうして、光量に応じた組成分布、すなわち共重合体(A) および可塑剤(C) が多い部分とラジカル重合性化合物(B)が多い部分との屈折率の差に基づいた干渉パターンがホログラムとして形成される。

【0083】このようにして形成されたホログラムは、メタクリル酸環状脂肪族エステルとメタクリル酸メチルとの共重合体(A)を用いることにより、高感度、高透明性を維持しつつ、耐熱性、回折効率に優れたものとなる。

#### [0084]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を幾つか挙 げ、本発明を具体的に説明する。ただし、これら実施例 は本発明を限定するものではない。

#### 【0085】実施例1

1)環状脂肪族アルコールとメタクリル酸とのエステル 化によって得られるメタクリル酸エステルとしてイソボ ルニルメタクリレートモノマー(共栄社化学社製、「ラ イトエステル I B-X」) を用意した。このイソボルニ ルメタクリレートモノマーとメチルメタクリレートモノ マー(共栄社化学社製、「ライトエステルM」)を、モ ル比17:83で、2倍容量のジオキサン中に仕込み、 得られた溶液を窒素バブリング下に2時間脱気し、溶液 に開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを0.01 モル/し添加し、還流下に60℃にて2時間重合反応を 行った。得られた反応液を冷メタノール中に注ぎ、ポリ マーを析出させた。得られたポリマーを、良溶媒として テトラヒドロフラン、貧溶媒としてメタノールを用い て、2回再沈殿させることにより洗浄した。得られた共 重合体(A) の分子量は23万、ガラス転移温度は158 ℃、屈折率は1.51であった。

【0086】2)上記共重合体(A) 3.7gと、ラジカル重合性化合物(B) として9,9ービス(3ーエチルー4ーアクリロキシジエトキシフェニル)フルオレン(屈折率:1.59)1.9gと、可塑剤(C)としてジエチルセバケート(和光純薬社製、「SDE」、屈折率:1.43)4.4gと、光重合開始剤(D)として2,2'ービス(oークロロフェニル)ー4,4',5,5'ーテトラフェニルー1,1'ービイミダゾール(保土ヶ谷化学社製「BーCIM」)0.82gと、光増感色素としてシアニン系色素(日本感光色素社製、NK150

16 538)0.01gと、連鎖移動剤としてメルカプトベンゾオキサゾール0.373gと、溶媒としてアセトン

14gとを常温で混合し、記録材料組成物を調製した。

【0087】共重合体(A) の屈折率は1.51、ラジカ

- → ル重合性化合物(B) の屈折率は1.59、可塑剤(C) の
   → 屈折率は1.43であり、共重合体(A) と可塑剤(C) の 重量比は3.7:4.4であるので、共重合体(A) の屈 折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均は1.47であ
- る。ラジカル重合性化合物(B) は重合することにより屈 の 折率を増すので、ラジカル重合性化合物(B) の重合体の 屈折率と、共重合体(A)の屈折率と可塑剤(C) の屈折率 の加重平均との差は O. OO5以上である。
- 【0088】3) この組成物を60mm×60mmのが ラス基板(MATSUNAMI MICRO SLIDE GLASS, 品番S) の片 面に乾燥後の厚みが10~20μmになるようにスピン コートにより塗布し、加熱処理を施すことにより塗布層 から溶媒を除去し、基板と記録層からなる2層構造の記 録媒体を作成した。

【0089】4)上記記録層に厚み50μmのPETフ 20 ィルムを被せて3層構造のホログラム記録用感光板を作成した。

◆【0090】5)次に514.5nmのArイオンレー ・ ザーをビームスプリッターで分光し、それぞれミラーに より角度を変えて、両者を再び合成して干渉させ干渉縞 を得た。この干渉縞を捉えることができる位置に上記感 光板を設置した。

【0091】6)透過型ホログラムの例を図1に示す。 図中、(1)は感光板、(2)はレーザー光である。

【0092】7)この状態で感光板を露光しホログラムとなる干渉縞を感光板上に記録した。

【0093】8) 透過型ホログラムの露光は、感光板上での1つの光強度を1.0mW/cm²として、10秒間から100秒間、露光量1~100mJ/cm²で行った。

## 【0094】実施例2

実施例1の工程1)において、イソボルニルメタクリレートモノマーとメチルメタクリレートモノマーのモル比を25:75に変えた。その他の点は実施例1と同様の 操作を行った。

40 【0095】共重合体(A)の屈折率は1.50、共重合体(A)の屈折率と可塑剤(C)の屈折率の加重平均は1.46である。ラジカル重合性化合物(B)は重合することにより屈折率を増すので、ラジカル重合性化合物(B)の重合体の屈折率と、共重合体(A)の屈折率と可塑剤(C)の屈折率の加重平均との差は0.005以上である。

#### 【0096】実施例3

実施例1の組成において、共重合体(A) の仕込み量を 3.3gに、ラジカル重合性化合物(B) の仕込み量を 2.3gにそれぞれ変えた。その他の点は実施例1と同 50 様の操作を行った。 . 17

【0097】共重合体(A) と可塑剤(C) の重量比は3.3:4.4であるので、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均は1.46である。ラジカル重合性化合物(B) は重合することにより屈折率を増すので、ラジカル重合性化合物(B)の重合体の屈折率と、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均との差は0.005以上である。

## 【0098】比較例1

実施例1の組成において、イソボルニルメタクリレートモノマーとメチルメタクリレートモノマーの共重合体(A)の代わりに、ポリ酢酸ビニル(和光純薬製、「酢酸ビニルポリマーメタノール溶液」、重合度1400~1600、ポリマーの屈折率1.46)3.7gを用いた。その他の点は実施例1と同様の操作を行った。

【0099】共重合体(A) の屈折率は1.46、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均は1.44である。ラジカル重合性化合物(B) は重合することにより屈折率を増すので、ラジカル重合性化合物(B) の重合体の屈折率と、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C)の屈折率の加重平均との差は0.005以上である。【0100】比較例2~3

実施例1の組成において、イソボルニルメタクリレートモノマーとメチルメタクリレートモノマーの共重合体(A)の代わりに、メチルメタクリレートのホモポリマー、イソボルニルメタクリレートのホモポリマーをそれぞれ3.7g用いた。その他の点は実施例1と同様の操作を行った。

【0101】比較例2では、共重合体(A)の屈折率は 1.49、共重合体(A)の屈折率と可塑剤(C)の屈折率 の加重平均は1.46である。ラジカル重合性化合物 (B)は重合することにより屈折率を増すので、ラジカル 重合性化合物(B)の重合体の屈折率と、共重合体(A)の 屈折率と可塑剤(C)の屈折率の加重平均との差は0.0 05以上である。

【0102】比較例3では、共重合体(A) の屈折率は 1.52、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率 の加重平均は1.47である。ラジカル重合性化合物 18

(B) は重合することにより屈折率を増すので、ラジカル 重合性化合物(B) の重合体の屈折率と、共重合体(A) の 屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均との差は0.0 05以上である。

#### 【0103】比較例4

実施例1の組成において、ラジカル重合性化合物(B) として、9,9ービス(3-エチルー4-アクリロキシジエトキシフェニル)フルオレンの代わりに、2-[2-

- ◆ (エトキシ)エトキシ]エチルアクリレート(屈折率
- 10 1. 43) 1. 9gを用いた。その他の点は実施例1と 同様の操作を行った。

【 0 1 0 4 】 ラジカル重合性化合物(B) の重合体の屈折率は1.47、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均は1.47であり、ラジカル重合性化合物(B) の重合体の屈折率と、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均との差は0.005以下である。

# 🏋 【0105】性能評価

上記実施例および比較例で得られたホログラムについ

20 て、記録後のホログラムの膜厚、回折効率、およびガラ ス転移温度を測定した。

【0106】a)膜厚

記録後のホログラムの膜厚をマイクロメーターを用いて 測定した。

【0107】b)回折効率

- 透過型ホログラムの回折効率を、光パワーメター(PHOT ODYNE社製、OPTICAL POWER/ENERGY METER, MODEL 66XLA)により入射光と回折光の値の比をとり、次式より算出した。
- 30 【0108】回折効率(%)=(回折光強度/入射光強度)×100

【0109】c)ガラス転移温度

記録後のホログラムのガラス転移温度を動的粘弾性測定 装置を用いて測定した。

♥ 【0110】得られた結果を表1にまとめて示す。

[0111]

【表1】

, 1 9		• • •		20						
		実施例			比較例					
	1	2	3	1	2	3	4			
共型合体(A) (g)	3. 7	3.7	3. 3		3. 7	3. 7	3. 7			
モル比(イソポルニルメタクリレート	(17:83)	(25:75)	(17:83)	1	(0:100)	(100:0)	(17:83)			
:メチルメタクリレート)				<u> </u>						
ポリ酢酸ビニル			<u> </u>	3.7						
ラジカル重合性化合物(B) (g)										
フルオレン誘導体	1.9	1.9	2. 3	1.9	1.9	1.9				
アクリレート							1.9			
可塑剤 (C) (g)										
ジェチルセパケート	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4			
光重合開始剤(D) (g)		3		I			T			
ピスイミダゾール誘導体	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82			
光增感色素 (g)										
シアニン系色素	0.01	0.01	0.0.1	0.01	0.01	0.01	0.01			
連鎖移動剤(g)			T							
メルカプトペンゾオキサゾール	0. 373	0. 373	0.373	0.373	0.373	0. 373	0.373			
游媒 (g)										
アセトン	14	14	14	14	14	8	14			
テトラヒドロフラン						8				
膜厚 (µm)	17	17	18	18	17	18	17			
記録後の透過率 (%)	91	90	92	87	91	白海	90			
回折効率(%)(透過型)	91	90 7	92	95	80	白獨				
ガラス転移温度(°C)	117	120 -	118	46	58					

た透過型ホログラムの回折効率および透過率はいずれも 高く、ホログラムは無着色で現像や定着の操作なしでも 明るいものである。また、この記録は記録層の凹凸では なく屈折率変調のみによって行われており、可視部にほ とんど吸収のない透明の高いものである。

【0113】さらにガラス転移温度はいずれも100℃ 以上であり、高温での使用に耐えうるものである。

【0114】これに対して、比較例1で得られたポリ酢 酸ビニルを用いたものは、ガラス転移温度以外では実施 例に匹敵するものの、ガラス転移温度は48℃と低く、 高温での使用に耐えうるものではない。また、比較例2 で得られたメチルメタクリレートのホモポリマーを用い たものでは、ガラス転移温度以外では実施例に匹敵する ものの、ガラス転移温度は60℃と低く、高温での使用 に対しては耐熱性が不十分である。また比較例3で得ら れたイソボルニルメタクリレートのホモポリマーを用い たものでは相溶性の悪さから膜が白濁した。

【0115】また、ラジカル重合性化合物の屈折率と、 共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C)の屈折率の加重平均 との差が0.005よりも小さい比較例4の組成物から 得られた透過型ホログラムの回折効率は、実施例のもの よりも大きく低下した。

#### [0116]

【発明の効果】本発明では、共重合体(A) と、ラジカル\*

【0112】表1から明らかなように、実施例で得られ 20\*重合性化合物(B) と、可塑剤(C) と、光重合開始剤(D) とを含む組成物において、ラジカル重合性化合物(B) の 重合体の屈折率と、共重合体(A) の屈折率と可塑剤(C) の屈折率の加重平均との差が0.005以上になるよう に各成分を選択することにより、ホログラムを高透明 😦 性、高回折効率、高感度で記録できるホログラム記録材 、…料組成物が得られる。

> 【0117】さらに、共重合体(A) のガラス転移温度が 高いため、記録後のホログラムが高温においても軟化し にくく、共重合体(A) およびラジカル重合性化合物(B) 30 の重合体の両者が再拡散して記録が不鮮明になる恐れが

【0118】また、これは長期の耐熱性、耐侯光、耐溶 剤性等に優れているため、記録像の安定化のための現像 🌺 や定着の操作は必須ではなく、ただ1回のみの露光によ う耐熱性に優れたホログラムを作製できる。

【0119】こうして、本発明によれば、ホログラムに 要求される基本特性である高透明性、高感度を維持しつ つ、耐熱性、回折効率に優れた記録媒体を作製し得るホ ログラム記録材料組成物を提供することができる。

40 【図面の簡単な説明】

【図1】 透過型ホログラムの例を示す概略図である 【符号の説明】

• 1:感光板

2:レーザー光

(図1) 

フロントペー	 -ジの続き										
(51) Int. Cl.	7	識別記号		FΙ					ž	-73-1	い(参考)
G03F	7/004	521		G03F	7/0	04		52	1		
	7/027	502			7/0	27		502	2		
	7/028				7/0	28					
	7/033				7/0	33					
(72)発明者	的場 康夫 大阪府大阪	市西区江戸堀1丁目	]10番8号	<b>デ</b> ドターム(§	参考)	2Н025		AA10 BH05			
	ダイソー株	式会社内						DA19			
(72)発明者	雜賀 哲行 大阪府大阪	市西区江戸堀1丁目	110番8号			2K008	AA11 FF17		DD02	DD13	EE01
	ダイソー株	式会社内				4J011	HA03	HB24	PA30	PA69	PB23
(72)発明者	松尾 孝						PC08	SA06	SA22	SA34	SA42
	大阪府大阪 ダイソー株	市西区江戸堀1丁目 式会社内	110番8号	<b>P</b>				SA76 SA89		SA82	SA85
(72)発明者	横山 和典 大阪府大阪	市西区江戸堀1丁目	110番8号	• %.		4J026		BA27 DB13		DBO2	DB09

ダイソー株式会社内